

著者略歴 水谷宇一郎(みづたに ういちろう)

1942年 名古屋に生まれる
1964年 名古屋大学工学部応用物理学科卒業
1971年 名古屋大学工学博士
1972年 Carnegie-Mellon 大学(U.S.A.) post doctoral fellow
1989年 名古屋大学工学部教授
2005年 公益財団法人豊田理化学研究所フェロー
2009年 公益財団法人名古屋産業科学研究所上席研究員
現在に至る
名古屋大学名誉教授
William Hume-Rothery Award(2005)

佐藤 洋一(さとう ひろかず)

1946年 宮城県に生まれる
1968年 東北大学理学部物理学科卒業
1973年 東北大学理学博士
1974年 愛知教育大学助手
1989年 愛知教育大学教授
2011年~2014年 愛知教育大学特別研究員
愛知教育大学名誉教授

検印省略

2015年10月10日 第1版発行

ヒューム・ロザリー電子濃度則の物理学
FLAPW-Fourier 理論による電子機能材料開発

著者 © 水谷 宇一郎
佐藤 洋一
発行者 内田 学
印刷者 山岡 景仁

発行所 株式会社 内田老鶴園 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目34番3号
電話 (03) 3945-6781(代)・FAX (03) 3945-6782
<http://www.rokakuho.co.jp/> 印刷・製本/三美印刷 K.K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.

3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

U. R. No. 616-1

ISBN 978-4-7536-2101-9 C3042